

HISCL Washing Solution

1. Mục đích sử dụng

HISCL Washing Solution được sử dụng để rửa phân tách trong phản ứng miễn dịch.

2. Hướng dẫn sử dụng

Đặt 2 thùng hóa chất rửa lên máy theo đúng vị trí được xác định trên máy.

Khi thực hiện các quy trình rửa máy và chạy mẫu, HISCL Washing Solution được sử dụng để phân tách B/F.

3. Thông tin sản phẩm

Đóng gói: HISCL Washing Solution 1 x 10L và 2 x 2L

4. Thành phần

Surfactant (Tween 20) 0.1%

5. Cảnh báo và thận trọng

Trước khi sử dụng, đọc cẩn thận hướng dẫn sử dụng của máy xét nghiệm miễn dịch.

Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, mắt và niêm mạc. Không được nuốt

Trong trường hợp bị dính vào da, rửa ngay lập tức với thật nhiều nước. Trong trường hợp bị dính vào mắt hoặc niêm mạc, rửa ngay lập tức với thật nhiều nước và tìm kiếm tư vấn y tế.

Trong trường hợp nuốt phải, tìm kiếm tư vấn y tế ngay lập tức.

6. Bảo quản và hạn dùng sau khi mở nắp

Bảo quản ở nhiệt độ 2 đến 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. Không để đông lạnh

Sau khi mở nắp, dung dịch được sử dụng trong vòng 30 ngày.

7. Xử lý chất thải

Sản phẩm được xử lý phù hợp với quy định của chính quyền địa phương.

8. Nhà sản xuất

Sysmex International Reagents Co., Ltd., Ono Factory

17 Takumidai, Ono, Hyogo 675-1322, Nhật Bản.

9. Chủ sở hữu sản phẩm

Sysmex Corporation

1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 651-0073 Nhật Bản